Caracterización de Fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) para Aplicaciones Espaciales

Tomás E. Ferreira Chase (tomaschase96@gmail.com)

Lucas Finazzi (lucasfinazzi.94@gmail.com) Federico Izraelevitch (fhi@unsam.edu.ar)

LINE LABORATORIO DE INTEGRACIÓN NANOELECTRÓNICA

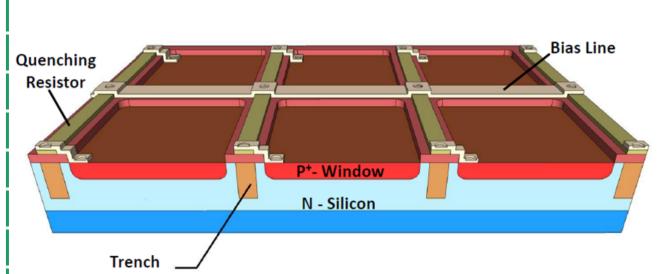




Departamento de física, FCEyN, UBA Laboratorio de Integración Nanoelectórnica (LINE), Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad de San Martín (UNSAM)

Marco: Proyecto LabOSat ¹

Es una plataforma electrónica para llevar a cabo experimentos en ambientes hostiles.

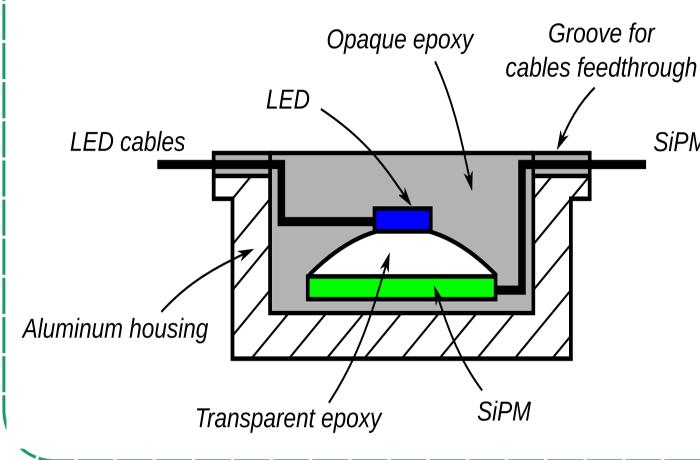


En la actualidad se están utilizando para caracterizar memorias no volátiles en órbita dentro de satélites de Satellogic ².

La próxima misión incluirá novedosos fotomultiplicadores de silicio (SiPM) Sensl C-Series FC-60035-SMT ³ de **6x6 mm²**.

La caracterización permitió diseñar correctamente la electrónica asociada y para comparar con las mediciones en orbita.

Encapsulado Oscuro

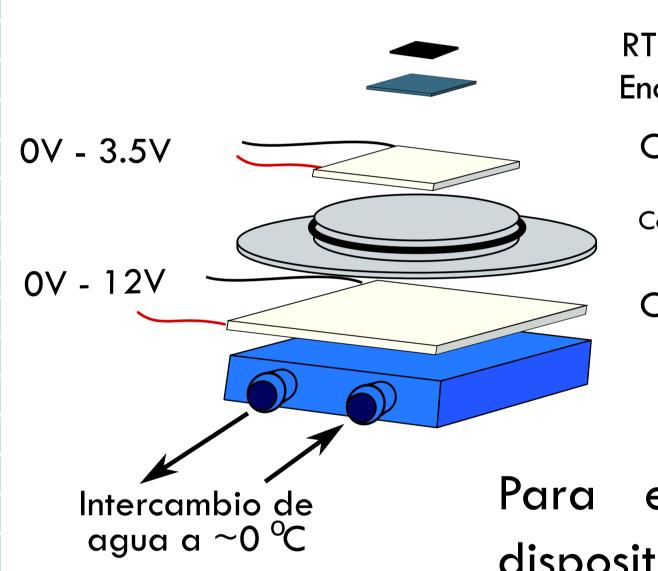


Se fabricaron encapsulados SiPM cables oscuros de 10x10 mm² con el SiPM y un LED para poder estudiar el dispositivo a 0 iluminado oscuras órbita.

por

oscuro

Dispositivo experimental

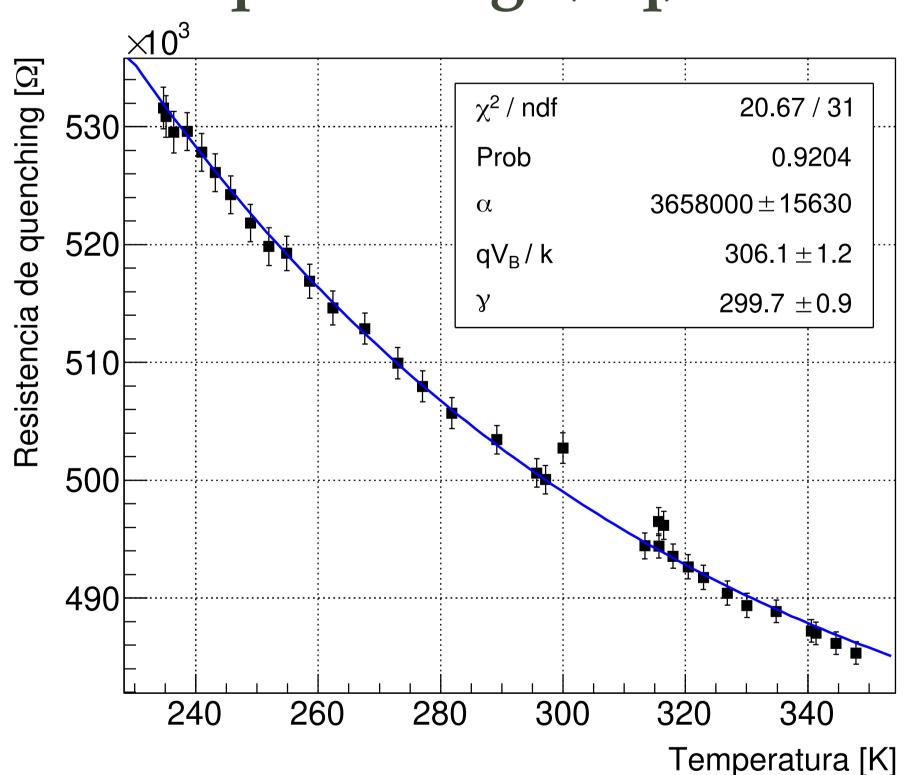


Se usaron dos celdas RTD PT1000 peltier y un sistema de Encapsulado refrigeración Celda Peltier TEC1-4905 agua para modificar Conductor térmico (aluminio) la temperatura del Celda Peltier TEC1-12706 encapsulado Radiador entre -40°C y 80°C.

control medición dispositivos a estudiar se utilizaron SMU.

Resistencia de quenching (Rq)

Se obtuvieron curvas distintas del temperaturas SiPM en polarización directa con el LED apagado. Para cada temperatura, la Rq se calcula a partir de la pendiente de la región lineal en una curva I-V del SiPM.



Conociendo las técnicas de fabricacion y las especificaciones deseadas, se supuso que el material de Rq es poly-Si dopado con impurezas P, y se lo ajustó por el modelo 4

$$R_{m{q}}(T) = lpha rac{\exp(rac{m{q}V_B}{kT})}{\sqrt{T} \mathrm{sinh}(rac{\gamma}{T}))}$$
 ,

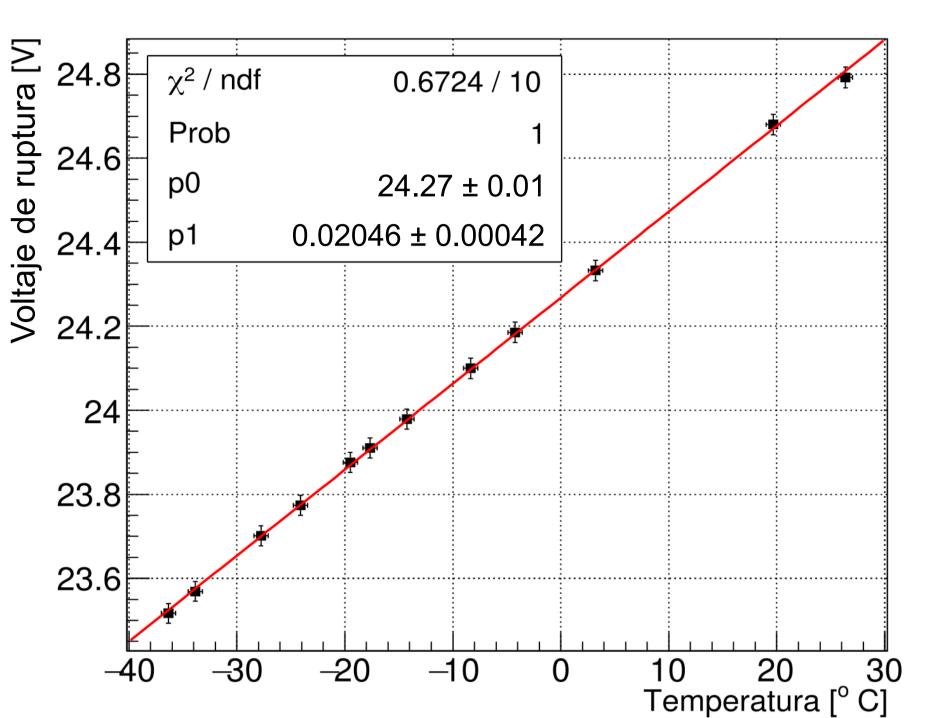
donde V_B es el built-in potential.

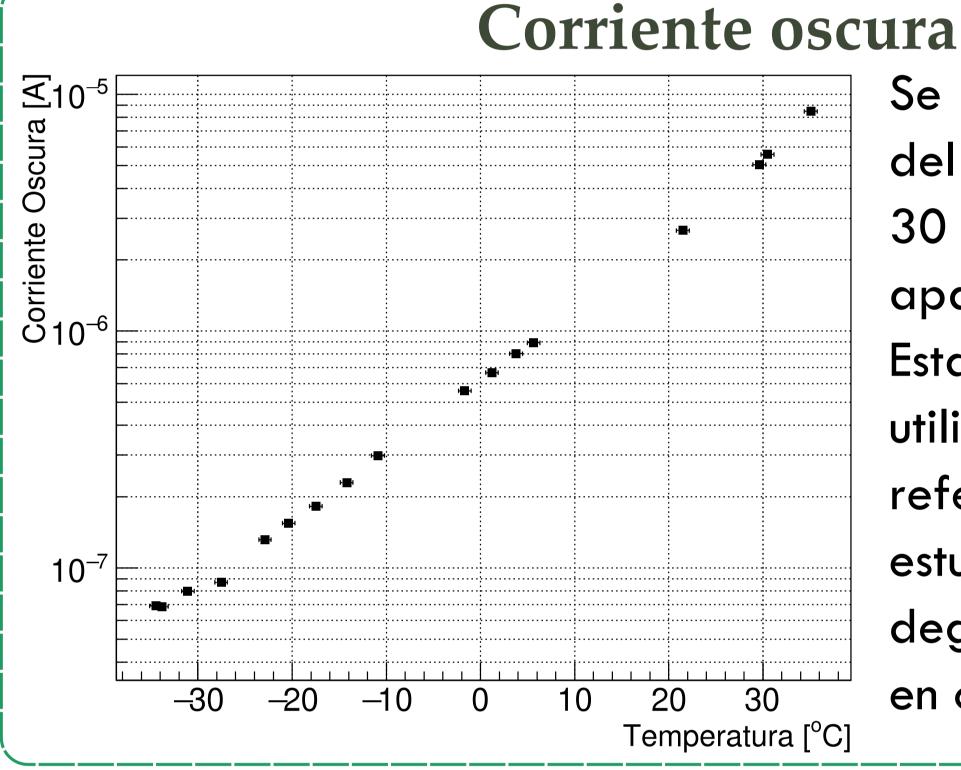
Voltaje de ruptura (Vbr)

Se obtuvieron curvas I-V para distintas temperaturas con el SiPM en inversa. Para voltajes cercanos luego de la ruptura, se puede modelar la

variación de la corriente como

relacion lineal temperatura, con variación aproximada de 20.5 mV por grado.

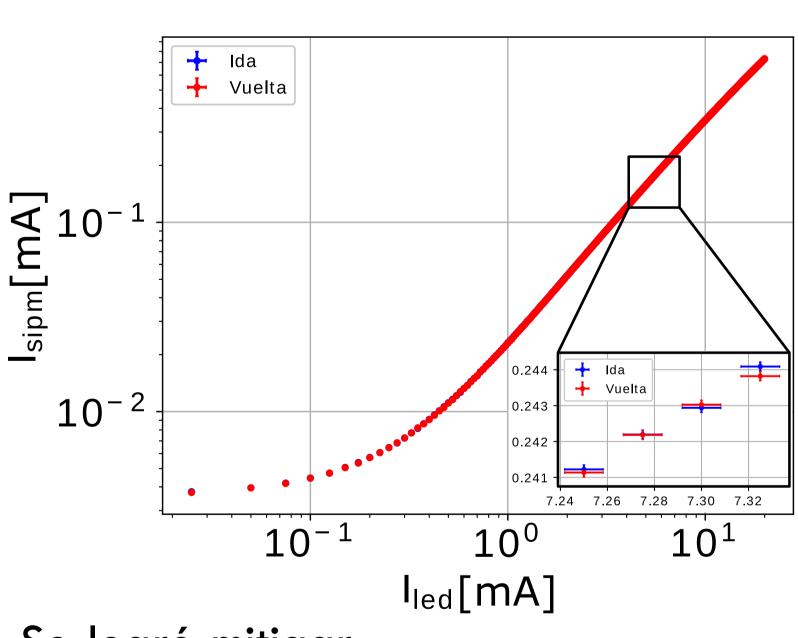




Se midió la corriente del SiPM en inversa a 30 con el LED apagado.

Estas mediciones utilizarán como referencia para estudiar una posible degradación del SiPM en órbita.

Curvas $I_{SiPM}(I_{LED})$



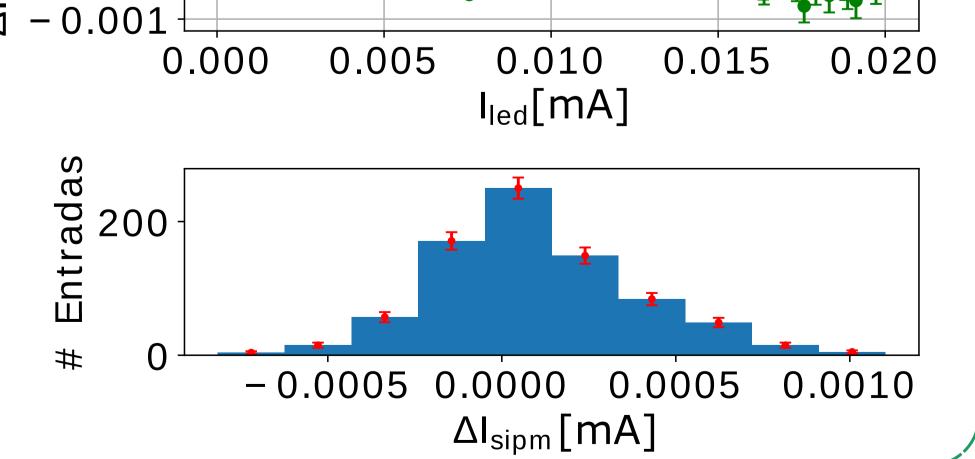
0.001

0.000

Se observó histéresis en los gráficos estudiados. Mediante análisis un

detallado, se observó que ésta era producto de un aumento en temperatura del encapsulado a causa disipación la potencia del LED.

Se logró mitigar histéresis mediante un software de de control temperatura. Se muestra diferencia SiPM entre la ida y la vuelta.



Conclusiones

Se desarrolló un protocolo de caracterización de SiPMs que permitirá estudiar cada componente en forma individual antes de ser integrado en las misiones satelitales.

Se tomaron las mediciones que serán referencia para la misión espacial próxima.

Se observó también que el encapsulado se calienta al encender el LED, produciendo una histéresis indeseada. Entender este problema permitirá determinar como se medirá en órbita.

Referencias

- [1] Proyecto Labosat: http://labosat.unsam.edu.ar
- [2] Satellogic: https://www.satellogic.com/
- [3] http://sensl.com/downloads/ds/DS-MicroCseries.pdf
- [4] Modeling and Optimization of Monolithic
- Polycrystalline Silicon Resistors, L. Gerzberg et al.
- [5] Characterization of Three High Efficiency and Blue Sensitive Silicon Photomultipliers, N. Otte et al.